

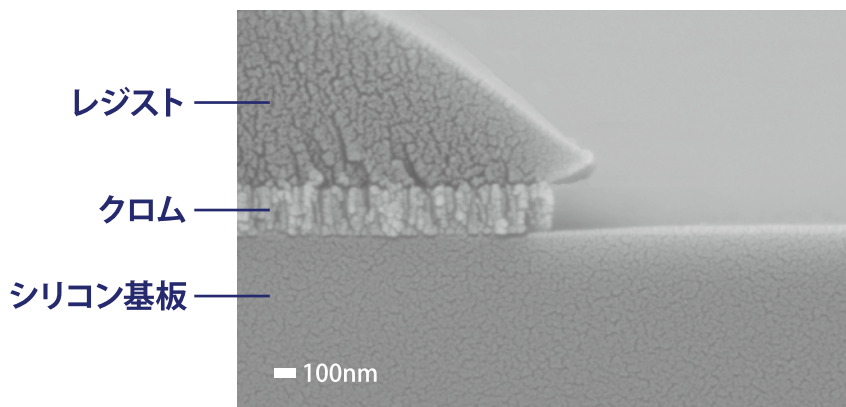
NISSIN日進化成株式会社
NISSIN KASEI CO.,LTD.

クロムエッチング液

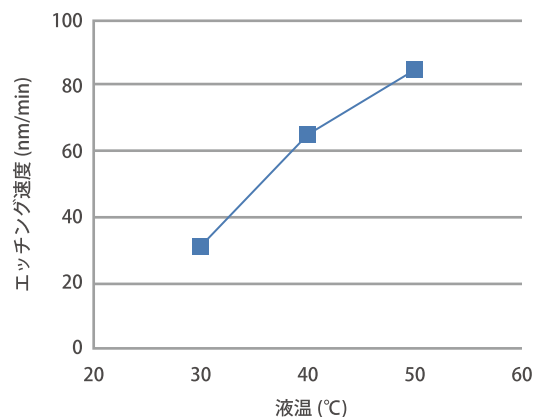
クロムエッチング TW 液 #4

半導体やフォトマスク製造時の
良好なエッチングを実現**特長1** サイドエッチングを抑制し、微細パターンを良好にエッチングします。**特長2** レジストや金皮膜を侵しません。**特長3** 半導体やフォトマスク製造時のクロムエッチングに適しています。

エッチング処理後の断面SEM像



クロムエッチング速度

お問い合わせ・
資料請求先**NISSIN**日進化成株式会社 営業部
Tel.03-3888-1181 Fax.03-3870-2121〒120-0037 東京都足立区千住河原町11番5号
<https://www.nissinkasei.com>
info@nissinkasei.com